



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: 0 594 171 A1

(2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93117079.9

(51) Int. Cl.5: C03C 17/245, C03C 17/00,
C23C 16/44, C23C 16/40

(22) Anmeldetag: 21.10.93

(30) Priorität: 23.10.92 DE 4235897
10.11.92 DE 4237921

D-07745 Jena(DE)

Erfinder: Apfel, Christina, Dipl.-Phys.Ing.
Wanderslebstrasse 15

(24) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.04.94 Patentblatt 94/17

D-07745 Jena(DE)

Erfinder: Hoyer, Thomas, Dipl.-Chem.
Kranichfelder Strasse 5

(34) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT SE

D-99448 Tannroda(DE)

Erfinder: Drexler, Hubert
Steiglechnerweg 4

(71) Anmelder: FLACHGLAS
AKTIENGESELLSCHAFT
Otto-Seeling-Promenade 10-14
D-90762 Fürth(DE)

D-93051 Regensburg(DE)

(72) Erfinder: Tiller, Hans-Jürgen, Prof.Dr.
Ibrahimstrasse 23

(24) Vertreter: Goddar, Helnz J., Dr.

FORRESTER & BOEHMERT

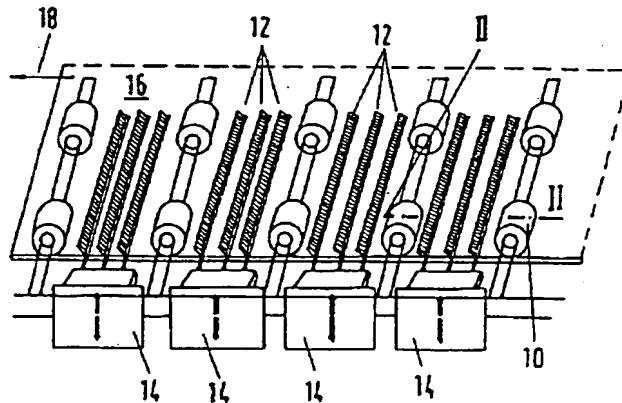
Franz-Joseph-Strasse 38

D-80801 München (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Modifizieren der Oberflächenaktivität eines Silikatglas Substrates.

(57) Verfahren zum Modifizieren der Oberflächenaktivität, wie Hydrophiliert, eines Silikatglassubstrates durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siliziumorganischen Substanz, dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumhaltige Beschichtung durch flammenpyrolytische Zersetzung der siliziumorganischen Substanz(en) als SiO_x -Beschichtung aufgebracht wird, sowie Vorrichtung insbesondere zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.

Fig.1



EP 0 594 171 A1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Modifizieren der Oberflächenaktivität, wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siliziumorganischen Substanz sowie eine Vorrichtung insbesondere zur Durchführung eines derartigen Verfahrens.

5 Aus der AT-PS 381 693 ist ein Verfahren der vorstehend beschriebenen Art bekannt, bei dem der Oberfläche eines Silikatglassubstrates dadurch hydrophile Eigenschaften verliehen werden, daß auf die Oberfläche des Glassubstrates eine Sulfonato-Organosilanol-Verbindung aufgebracht und anschließend getrocknet wird.

10 Eine ähnliche Vorgehensweise ist aus der DE-PS 35 11 720 bekannt, wobei dort im Floatverfahren hergestellte Glasscheiben dadurch hydrophilisiert werden, daß die Scheiben in mehreren Behandlungsstufen mit flüssigen Medien, insbesondere mit einem alkalischen Phosphat-Glasreiniger und einer phosphorsäurehaltigen Lösung, behandelt werden. Derartige Vorgehensweisen haben einerseits den Nachteil, daß sie, betrachtet man die Modifizierung der Oberflächenaktivität von Floatglasbändern, nur "off-line", also nach dem Zerteilen des Floatglasbandes in einzelne Glasscheiben, angewendet werden können, vorzugsweise im 15 Tauchverfahren, und verhältnismäßig zeitaufwendig sind. Darüber hinaus ist es beispielsweise bei der Anwendung der behandelten Glassubstrate als Objekträger problematisch, daß die hydrophilisierende Beschichtung organische Bestandteile aufweist, bei denen eine unerwünschte Wechselwirkung mit den zu untersuchenden Substanzen, z. B. Mikroben, nicht ausgeschlossen werden kann. Auch hat es sich gezeigt, daß die bei den vorstehend beschriebenen Verfahren erreichbare Hydrophilierung für manche Anwendungszwecke, beispielsweise die hydrophilisierende Behandlung von Windschutzscheiben bestimmten Glasscheiben, nicht ausreichend ist.

16 Gerade bei Floatglas ist eine Modifizierung der Oberflächenaktivität von besonderer Bedeutung, weil insbesondere die mit dem Sn-Bad der Floatglasanzlage in Kontakt befindliche Unterseite des Floatglasbandes sehr schlecht benetzbar ist. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die untere Glasoberfläche aus dem flüssigen Zinnbad Zinnatome aufnimmt. Insbesondere derartige "badseitige" Flächen von Floatglas lassen sich nur schlecht z. B. für Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen verwenden, da die schlechte Benetzbarkeit zu erheblicher Schlierenbildung führt, ferner ist auch eine Anwendung z. B. für Objekträger, auf die flüssige Proben aufgebracht werden sollen, nicht möglich.

20 Aus einer Anzahl von Druckschriften ist es andererseits bereits bekannt, Metalle oder dergleichen im sogenannten "Silicoaterverfahren" in haftungsverbessernder Weise zu behandeln. In diesem Zusammenhang ist es aus der DE-OS 40 12 086 bereits bekannt, Metalle für die kathodische Elektrotauchlackierung dadurch vorzubehandeln, daß zunächst durch Flammenpyrolyse einer siliziumorganischen Substanz, wie Tetraethoxysilan, eine SiO_x -Schicht aufgebracht und im Anschluß hieran die Oberfläche mit einem Silanhaftvermittler auf ebenfalls siliziumorganischer Basis, z. B. im Tauchverfahren, versehen wird. Eine ähnliche 25 Vorgehensweise zeigt die DD-PS 253 259, bei der ein zu beschichtendes Blech zunächst mit einer kohlenstoffhaltigen flammenpyrolytischen SiO_x -Schicht versehen und anschließend im Tauchverfahren silanisiert wird. Die DE-OS 34 03 894 bezieht sich auf das flammenpyrolytische Beschichten von Dentalprothesenteilen, die im Anschluß an das Aufbringen der als Haftvermittler dienenden siliziumhaltigen Beschichtung mit Dentalkunststoffen verbunden werden. Bei dem vorstehend beschriebenen Silicoaterverfahren ist 30 es erwünscht bzw. erforderlich, daß die SiO_x -Schicht einen bestimmten Kohlenstoffgehalt aufweist, um die geforderten haftvermittelnden Eigenschaften zu erzielen. Weitere Merkmale des zur Haftverbesserung eingesetzten bekannten Silicoaterverfahrens ergeben sich aus der DD-PS 256 151.

35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung der gattungsgemäßen Art zu schaffen, welche die kostengünstige Modifizierung der Oberflächenaktivität von Glassubstraten, insbesondere das Hydrophilieren von Floatglassubstraten, ermöglichen, wobei die erzielten Oberflächeneigenschaften dauerhaft über einen längeren Zeitraum Bestand haben sollen.

40 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe in Weiterbildung des gattungsgemäßen Verfahrens dadurch gelöst, daß die siliziumhaltige Beschichtung durch flammenpyrolytische Zersetzung der siliziumorganischen Substanz(en) als SiO_x -Beschichtung aufgebracht wird.

45 Dabei kann vorgesehen sein, daß die siliziumhaltige Beschichtung im wesentlichen kohlenstofffrei aufgebracht wird.

Die Erfindung schlägt auch vor, daß bei der Flammenpyrolyse als siliziumorganische Substanz ein Si-Alkoxyd in eine Mischung von Luft und Brenngas sowie bedarfsweise Sauerstoff eingeleitet wird.

50 Dabei kann vorgesehen sein, daß als Si-Alkoxyd Tetramethoxysilan verwendet wird.

Ferner sieht die Erfindung vor, daß ein Brenngas verwendet wird, welches ganz oder teilweise aus Propan, Butan, Leuchtgas und/oder Erdgas besteht.

Dabei kann auch vorgesehen sein, daß als Brenngas Erdgas verwendet wird.

Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumorganische Substanz bei der Flammenpyrolyse der Verbrennungsluft in einem Molverhältnis von 10^{-2} bis 10^{-6} zugesetzt wird.

Es kann auch vorgesehen sein, daß die siliziumorganische Substanz bei der Flammenpyrolyse der Verbrennungsluft in einem Molverhältnis von ca. 10^{-4} zugesetzt wird.

Nach der Erfindung kann auch so vorgegangen werden, daß bei der Flammenpyrolyse ein Volumenverhältnis von Brenngas zu Luft von 1 : 3 bis 1 : 80 verwendet wird.

Dabei kann vorgesehen sein, daß bei der Flammenpyrolyse ein Volumenverhältnis von Brenngas zu Luft von ca. 1 : 10 verwendet wird.

Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die SiO_x -Beschichtung durch mehrere aufeinanderfolgende flammenpyrolytische Behandlungen als aus mindestens zwei Einzelschichten bestehendes Schichtsystem aufgebracht wird.

Es kann auch vorgesehen sein, daß die Glassubstratoberfläche beim Aufbringen der SiO_x -Beschichtung auf einer Temperatur von 20 bis 600° C gehalten wird.

Ferner schlägt die Erfindung vor, daß die Glassubstratoberfläche beim Aufbringen der SiO_x -Beschichtung auf einer Temperatur von 80 bis 200° C gehalten wird.

Es kann auch vorgesehen sein, daß die siliziumhaltige Beschichtung in einer Dicke von 1 - 100 nm, vorzugsweise 2 - 20 nm, aufgebracht wird.

Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß als Glassubstrat ein Floatglasband eingesetzt wird.

Dabei kann so vorgegangen werden, daß die badseitige Oberfläche des Floatglasbandes mit der SiO_x -Beschichtung versehen wird.

Auch kann nach der Erfindung vorgesehen sein, daß die flammenpyrolytische Beschichtung des Floatglasbandes on-line in erzeugungswarmem Zustand erfolgt.

Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Vorrichtung zum Modifizieren der Oberflächenaktivität, wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siliziumorganischen Substanz ist dadurch gekennzeichnet, daß in einer dem Floatglasbad nachgeschalteten Beschichtungsstation unterhalb der Bahn des Floatglasbandes im wesentlichen senkrecht zur Fortbewegungsrichtung des Floatglasbandes 3 bis 20 Stabbrenner zur flammenpyrolytischen Zersetzung der siliziumorganischen Substanz(en) angeordnet sind. Als Stabbrenner wird eine linienförmige Anordnung einer Vielzahl von feinen Brennerdüsen bezeichnet, die nur geringe Abstände voneinander aufweisen. Zweck eines solchen Stabbrenners - auch Bandbrenner genannt - ist die Erzeugung eines möglichst gleichmäßigen Flammenbandes entlang der gesamten Brennererstreckung.

Dabei kann vorgesehen sein, daß die Flammenaustrittsöffnungen der Stabbrenner in einem Abstand von 3 bis 50 mm unterhalb der badseitigen Oberfläche des Floatglasbandes angeordnet sind.

Eine weitere Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß die Austrittsöffnungen der Stabbrenner in einem Abstand von 8 bis 12 mm unterhalb der badseitigen Oberfläche des Floatglasbandes angeordnet sind.

Es kann auch vorgesehen sein, daß zumindest ein Teil der Stabbrenner in Fortbewegungsrichtung des Floatglasbandes gleichen gegenseitigen Abstand aufweist.

Nach der Erfindung kann auch vorgesehen sein, daß zumindest ein Teil der Stabbrenner in Fortbewegungsrichtung des Floatglasbandes zunehmenden gegenseitigen Abstand aufweist.

Eine weitere Ausführungsform der Vorrichtung nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Stabbrenner zu Gruppen von jeweils 2 - 5 Stabbrennern zusammengefaßt sind, wobei der gegenseitige Abstand der Stabbrenner innerhalb der jeweiligen Gruppe kleiner ist als der gegenseitige Abstand der jeweiligen Stabbrennergruppen.

Auch kann bei der Vorrichtung nach der Erfindung vorgesehen sein, daß der Auftreffwinkel der aus den Stabbrennern austretenden Brennerflammen bezüglich der Oberfläche des Glassubstrates einstellbar ist.

Die Erfindung schlägt ggf. auch vor, daß der Abstand der Stabbrenner von der Oberfläche des Glassubstrates einstellbar ist.

Auch kann die erfindungsgemäß Vorrichtung dadurch gekennzeichnet sein, daß die einzelnen Stabbrenner jeweils eine Vielzahl quer zur Fortbewegungsrichtung des Floatglasbandes mit gegenseitigem Abstand angeordneter Düsenröhren oder -öffnungen aufweisen.

Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, daß es gelingt, die Oberflächen von Glassubstraten, insbesondere auch die badseitigen Oberflächen von Floatglasbändern, dadurch dauerhaft zu modifizieren, insbesondere zu hydrophilieren, daß mittels Flammenpyrolyse eine extrem dünne SiO_x -Schicht mit einer definierten Oberflächenstruktur und Oberflächenmorphologie aufgebracht wird. Um eine besonders geeignete Schichtbildungsraten zu ermöglichen, ist es dabei zweckmäßig, die siliziumorganische

Verbindung in der beanspruchten Weise in optimalem Mol-%-Anteil der Verbrennungsluft zuzumischen. Dies läßt sich entweder durch eine an den Dampfdruck der jeweiligen siliziumorganischen Verbindung angepaßte Temperierung der Dosiereinrichtung bis zum Brenner hin ermöglichen, durch den Einsatz eines ausreichend flüchtigen Alkoxysilans oder durch die Verwendung einer regelbaren, eine Feinstdüse aufweisenden Dosiereinrichtung.

Bei der erfindungsgemäßen Beschichtung des Glassubstrats mittels Flammenpyrolyse bildet sich eine Schicht aus, die im wesentlichen aus Silizium und Sauerstoff besteht. Sie weist eine stark zerklüftete Oberfläche auf, wobei diese Oberfläche wie alle der Luft ausgesetzten Silikatoberflächen vor allem Si-OH-Bindungen aufweist (entstanden aus adsorbiertem Wasserdampf). Die Beschichtung kann damit vereinfacht durch die Summenformel $\text{SiO}_x(\text{OH})_y$ charakterisiert werden, wobei der Gesamt-Sauerstoffgehalt $x + y$ größer als 2 ist.

Es hat sich gezeigt, daß für den erfindungsgemäßen Anwendungszweck, also die optimale Hydrophilierung der Glasoberfläche, die flammenpyrolytisch aufgebrachte Beschichtung möglichst kohlenstofffrei sein soll, wobei dies insbesondere durch den Einsatz von Tetramethoxysilan erreicht werden kann. Dies steht ganz im Gegensatz zum bekannten Einsatz des Silicoaterverfahrens zur Haftschichtbildung. Während im übrigen bei letzterem die Brennertemperatur zur Vermeidung einer zu großen Aufheizung der Metalleigierung und zwecks Vermeidung einer Oberflächenoxidierung möglichst niedrig gehalten werden muß, zeigt sich bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Erzielung einer dauerhaften Hydrophilie auch der Einsatz energiereicher Brenngase, wie Methan, als vorteilhaft. Eine Zumischung von Sauerstoff bietet eine weitere Möglichkeit, sowohl die Flammentemperatur zu erhöhen als auch den Kohlenstoffanteil in der Beschichtung zu erniedrigen.

Eine Besonderheit der erfindungsgemäß hergestellten Beschichtung besteht in einer dicken- und temperaturabhängigen Morphologie. Diese hat ihre Ursache in einer sich mit diesen Parametern ändernden Struktur und OH-Gruppendichte der vorzugsweise vorgesehenen Einzelschichten des Beschichtungssystems. Für ein optimales Benetzungsverhalten hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die hydrophilierende SiO_x -Beschichtung in mehreren aufeinanderfolgenden Prozeßschritten aufzutragen. Als optimal hat sich hierbei ein Auftrag in 3 bis 20, vorzugsweise in 6 bis 14, Beschichtungsschritten erwiesen.

Für die strukturellen und damit hydrophilierenden Eigenschaften der Schichten spielt die Temperatur der Oberfläche, die sich als Kombination der Glastemperatur und der Aufheizung durch die Flamme ergibt, ebenfalls eine wichtige Rolle. Es hat sich gezeigt, daß insbesondere Temperaturen im Bereich von 80 bis 200° C zu besonders günstigen Schichteigenschaften führen. Die zeitliche Auseinanderfolge der einzelnen Beschichtungsschritte liegt dabei im Sekundenbereich.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der ein Ausführungsbeispiel anhand der schematischen Zeichnung im einzelnen erläutert ist.

55 Dabei zeigt:

- Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung nach der Erfindung in perspektivischer Seitenansicht von schräg oben;
- Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II - II von Fig. 1;
- Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Mischen des erfindungsgemäß ggf. verwendbaren Tetramethoxysilans im Schnitt; und
- Fig. 4 eine Diagrammdarstellung des mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens bei einem Ausführungsbeispiel erzielbaren Hydrophifierungseffektes.

Wie Fig. 1 erkennen läßt, sind dort zwischen einer Anzahl aufeinanderfolgender gummibeschichteter Stützrollen 10, die an eine an Fig. 1 rechts anschließende, nicht gezeigte Floatglaswanne anschließen, eine Anzahl von Stabbrennern 12 angeordnet, die durch Brennerhalterungen 14 höhen- und winkelverstellbar abgestützt sind. Auf den Stützrollen 10 liegt ein erzeugungswarmes Floatglasband 16 mit einer Oberflächentemperatur von etwa 160° C auf, welches sich in Richtung des Pfeiles 18 mit einer Geschwindigkeit, durch die Floatglasherstellung bedingt, von im allgemeinen 5 - 25 m/Min., im gezeigten Ausführungsbeispiel 14 m/Min., in Fig. 1 nach links bewegt.

60 Die Höhe der Stabbrenner 14 läßt sich derart einstellen, daß der Abstand der Stabbrenner 12 zur Unterseite des Floatglasbandes 16 3 bis 50 mm, vorzugsweise 8 bis 12 mm, beträgt. Im konkreten Ausführungsbeispiel beträgt der Brennerabstand zur Unterseite des Floatglasbandes 8 mm.

Wie Fig. 2 erkennen läßt, läßt sich nicht nur der Abstand der Stabbrenner 10 zur Unterfläche des Floatglasbandes 16 mittels der Brennerhalterungen 14 einstellen, sondern auch der Winkel, mit dem die aus zahlreichen Düsenröhren 20, welche über die Stabbrennrlänge quer zum Floatglasband 16 in großer Zahl mit gleichem geringem Abstand verteilt angeordnet sind, austretenden Flammen auf die Unterfläche des Floatglasbandes 16 auftreffen.

Mittels des vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiels der Vorrichtung nach der Erfindung wurde nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bei dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel wie folgt gearbeitet:

Das Floatglasband 16, mit einer Dicke von 3 mm, wurde, wie bereits dargelegt, mit einer Geschwindigkeit von 14 m/Min. auf der Badseite (Unterseite) durch Flammenpyrolyse mit einer kohlenstofffreien SiO_x -Schicht versehen. Der Brennerabstand zum Glas betrug dabei 8 mm. Die beschichtete Breite des Floatglasbandes betrug etwa 60 cm. Für die in vier Brennerbatterien zu je drei Brennern angeordneten Stabbrenner 12 wurden pro Stabbrenner die folgenden Gaseinstellungen verwendet:

10

Silan-Luft-Gemisch:	2000 l/h
Erdgas:	400 l/h

Das Mischen des verwendeten Tetramethoxysilans mit der Luft wurde in der in Fig. 3 dargestellten Vorrichtung durchgeführt. Dabei durchströmt der Luftstrom einen Schwimmer 1, der in das Silan 2 eintaucht und durch dessen Austrittsöffnung 3 die Luft das Silan als Bläschen passiert, wobei eine Beladung der Luft mit gesättigter Silanatmosphäre erfolgt. Der Anteil des Silans an dem Silan/Luft-Gemisch lässt sich durch Variation der Silantemperatur und damit des Silandampfdruckes steuern.

Aus Fig. 4 lässt sich erkennen, daß die Benetzbarkeit der Floatglasoberfläche nach der flammenpyrolytischen Beschichtung mit steigender Anzahl verwendeter Brennerbatterien stark ansteigt. So ergibt sich bereits nach dem Passieren einer ersten Batterie aus 3 Stabbrennern eine Verringerung des bei nicht-behandeltem Floatglas zu beobachtenden Randwinkels (H_2O) von 28° auf ca. 11° , der dann nach dem Passieren einer weiteren Batterie von 3 Stabbrennern, also insgesamt nach dem Passieren von 6 Stabbrennern, auf weniger als die Hälfte des vorstehend genannten Wertes sinkt.

Das nach dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel erhaltene Floatglas lässt sich hervorragend für Anwendungszwecke einsetzen, in denen eine hohe Benetzbarkeit der Glasfläche wünschenswert ist, so beispielsweise für Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen, da hierdurch der gefürchtete Schliereneffekt wirksam verringert werden kann. Bei entsprechend dünnerem Floatglas lassen sich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren natürlich auch bevorzugt, wie bereits dargelegt, Objekträger oder dergleichen herstellen.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

35

B E Z U G S Z E I C H E N L I S T E
=====

40

1	Schwimmer
2	Silan
3	Austrittsöffnung
10	Stützrolle
12	Stabbrenner
14	Brennerhalterung
16	Floatglasband
18	Richtungspfeil (Floatglasbewegung)
20	Düsenröhren

Patentansprüche

1. Verfahren zum Modifizieren der Oberflächenaktivität, wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Beschichtung unter Verwendung wenigstens einer siliziumorganischen Substanz, dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumhaltige Beschichtung durch flammenpyrolytische Zersetzung der siliziumorganischen Substanz(en) als SiO_x -Beschichtung aufgebracht wird.
5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumhaltige Beschichtung im wesentlichen kohlenstofffrei aufgebracht wird.
10
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Flammenpyrolyse als siliziumorganische Substanz ein Si-Alkoxyd, beispielsweise Tetramethoxysilan in eine Mischung von Luft und Brenngas sowie bedarfswise Sauerstoff eingeleitet wird.
15
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Brenngas verwendet wird, welches ganz oder teilweise aus Propan, Butan, Leuchtgas und/oder Erdgas besteht.
20
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumorganische Substanz bei der Flammenpyrolyse der Verbrennungsluft in einem Molverhältnis von 10^{-2} bis 10^{-6} zugesetzt wird.
25
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Flammenpyrolyse ein Volumenverhältnis von Brenngas zu Luft von 1 : 3 bis 1 : 80 verwendet wird.
30
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die SiO_x -Beschichtung durch mehrere aufeinanderfolgende flammenpyrolytische Behandlungen als aus mindestens zwei Einzelschichten bestehendes Schichtsystem aufgebracht wird.
35
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Glassubstrat-oberfläche beim Aufbringen der SiO_x -Beschichtung auf einer Temperatur von 20 bis 600 °C, vorzugsweise 80 bis 200 °C, gehalten wird.
40
9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die siliziumhaltige Beschichtung in einer Dicke von 1 - 100 nm, vorzugsweise 2 - 20 nm, aufgebracht wird.
45
10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Glassubstrat ein Floatglasband eingesetzt wird.
50
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die badseitige Oberfläche des Floatglasbandes mit der SiO_x -Beschichtung verschen wird.
55
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die flammenpyrolytische Beschichtung des Floatglasbandes on-line in erzeugungswarmem Zustand erfolgt.
60
13. Vorrichtung zum Modifizieren der Oberflächenaktivität, wie Hydrophilieren, eines Silikatglassubstrates durch Aufbringen einer siliziumhaltigen Schicht unter Verwendung einer Si-organischen Substanz, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß in einer dem Floatglasbad nachgeschalteten Beschichtungsstation unterhalb der Bahn des Floatglasbandes (16) im wesentlichen senkrecht zur Fortbewegungsrichtung (18) des Floatglasbandes (16) 3 bis 20 Stabbrenner (12) zur flammenpyrolytischen Zersetzung der siliziumorganischen Substanz(en) angeordnet sind.
65
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Flammenaustrittsöffnungen der Stabbrenner (12) in einem Abstand von 3 bis 50 mm unterhalb der badseitigen Oberfläche des Floatglasbandes (16) angeordnet sind.
70
15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Stabbrenner (12) in Fortbewegungsrichtung (18) des Floatglasbandes (16) gleichen gegenseitigen Abstand
75

aufweist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Stabbrenner (12) in Fortbewegungsrichtung (18) des Floatglasbandes (16) zunehmenden gegenseitigen Abstand aufweist.
5
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Stabbrenner (12) zu Gruppen von jeweils 2 - 5 Stabbrennern zusammengefaßt sind, wobei der gegenseitige Abstand der Stabbrenner (12) innerhalb der jeweiligen Gruppe kleiner ist als der gegenseitige Abstand der jeweiligen Stabbrennergruppen.
10
18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Auftreffwinkel der aus den Stabbrennern (12) austretenden Brennerflammen bezüglich der Oberfläche des Floatglasbandes (16) einstellbar ist.
15
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Stabbrenner (12) von der Oberfläche des Floatglasbandes (16) einstellbar ist.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Stabbrenner (12) jeweils eine Vielzahl quer zur Fortbewegungsrichtung (18) des Floatglasbandes (16) mit geringem gegenseitigen Abstand angeordneter Düsenrörchen (20) oder -öffnungen aufweisen.
25

26

30

35

40

45

50

55

Fig.1

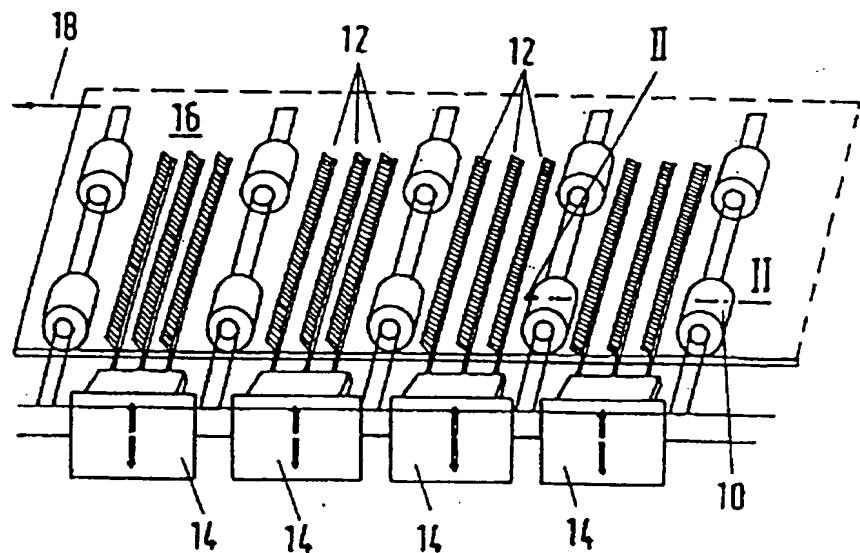
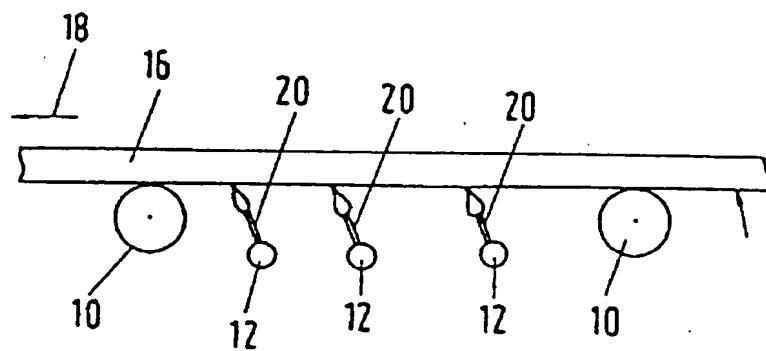


Fig.2



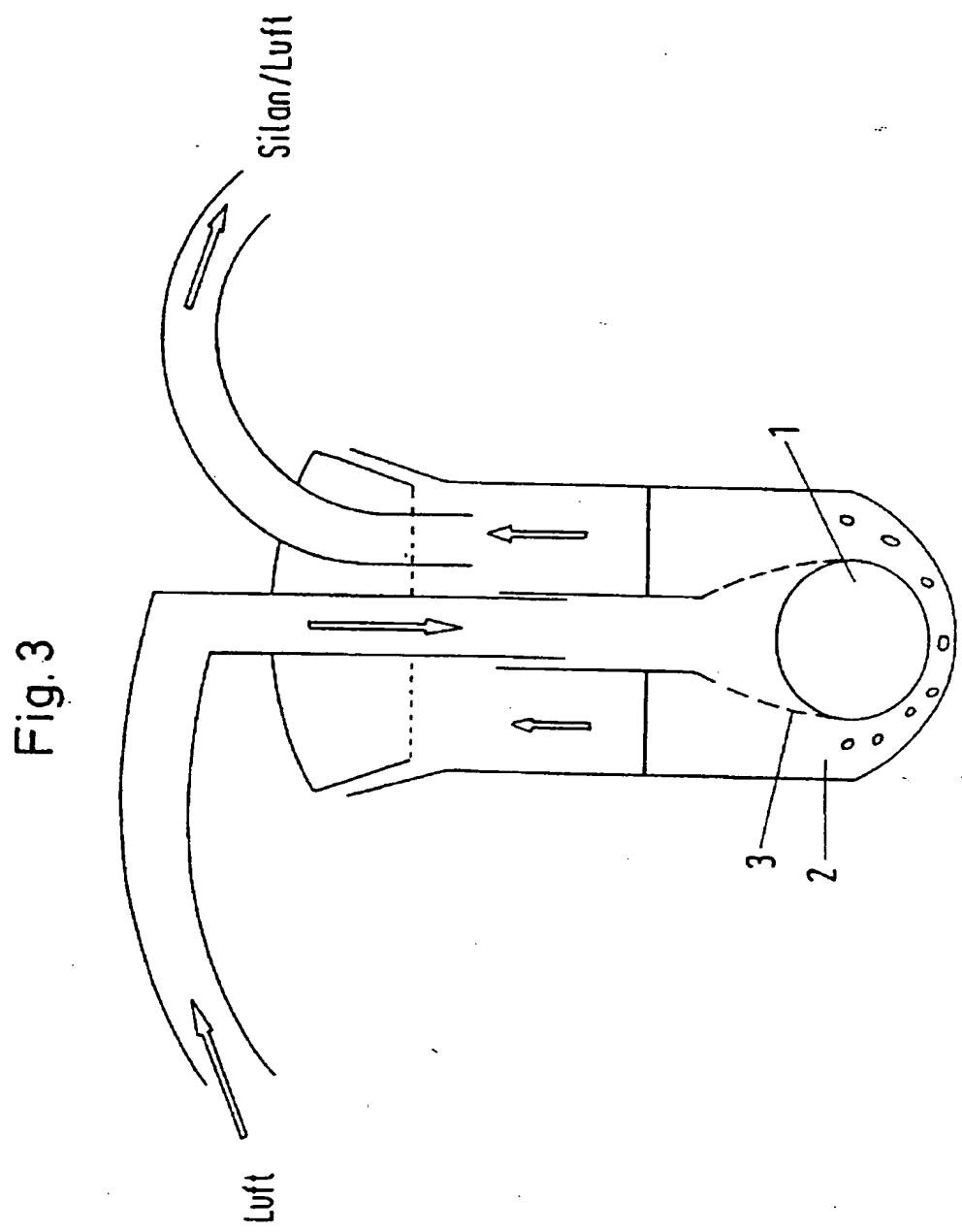
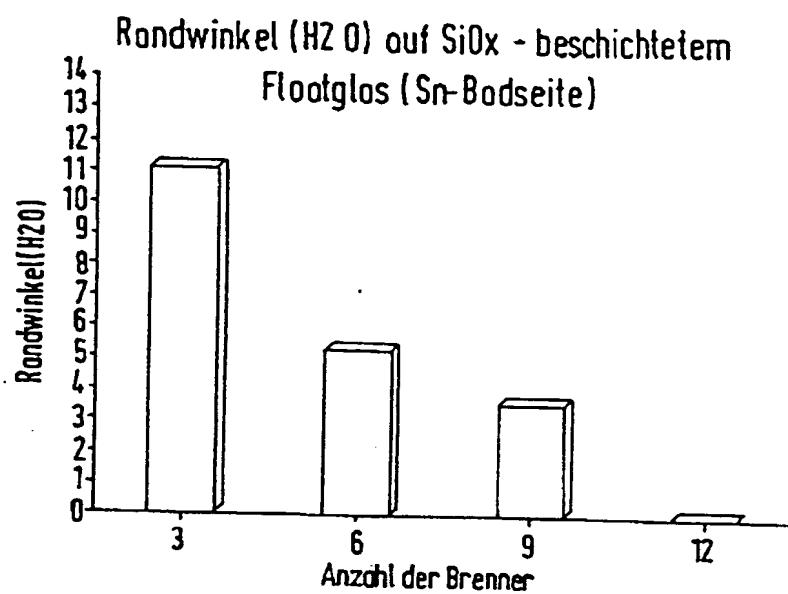


Fig. 4





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 93 11 7079

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CLS)
A	DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 91-037519 & DD-A-282 179 (UNIV SCHILLER JENA) * Zusammenfassung *	1	C03C17/245 C03C17/00 C23C16/44 C23C16/40
A	EP-A-0 212 691 (FOCUS SEMICONDUCTOR SYSTEMS) * Ansprüche 1,2 *	1-3,8	
A	THIN SOLID FILMS Bd. 174, Nr. 1, Juli 1989, LAUSANNE CH Seiten 57 - 61 XP84429 KULISCH ET AL 'PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION OF SILICON DIOXIDE USING TETRAETHOXYSILANE AS SILICON SOURCE' * das ganze Dokument *	1,3	
A	GB-A-2 247 691 (GLAVERBEL) ---		
A	EP-A-0 348 185 (PILKINGTON PLC) ---		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.5)
A	BE-A-667 584 (GLAVERBEL) * das ganze Dokument *	13	C03C C23C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	1. Februar 1994	LIBBERECHT, E	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorie oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus einem Gedanken angeführtes Dokument A : technologischer Hintergrund O : sicherheitliche Offenbarung P : Zwischenliteratur & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überlappendes Dokument	